AAO 나노 허니컴 구조물의 porosity 에 따른 기계적인 물성 측정

김영득[†]•이헌기^{*}•정봉부^{*}• 박현철^{*}

Mechanical property measurements of AAO nanohoneycomb structure on the porosity

Youngdeuk Kim, Hunkee Lee, Bongbu Jung, Hyunchul Park

Key Words: AAO(양극 산화 알루미늄), Thin film(박막), Porosity(기공률), Indentation(압입)

Abstract

The purpose of this study is to investigate the properties of the AAO nanohoneycomb structure. Especially the Elastic modulus and hardness play important role in determining the mechanical deformation of ceramic materials. The mechanical properties of the AAO nanononeycomb structure were investigated using indentation test.

1. 서 론

AAO(anodic aluminum oxide) 나노 허니컴 구조물 은 기초적인 연구 뿐만 아니라 다양한 응용 가능 성 때문에 학계에서 많은 관심을 받고 있다. 이 연구의 목적은 AAO 나노 허니컴 구조물의 물성 을 조사하는 것이다. 특히 탄성계수와 경도는 세 라믹 물질의 기계적인 변형을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 다양한 modulus - porosity 관계 (Hashin-Shtrikman bounds [1], Hasselman relation [2], M. Yu. Bal'shin relationl [3])에 근거하여 porosity 에 따른 실험 결과를 분석하였다.

2. AAO 나노 허니컴 구조물

AAO 나노 허니컴 구조물은 적당한 전해질 용액과 전압에서 알루미늄의 양극산화로 얻어진다. 본 연구에서는 포어 크기 30nm와 포어 거리

Ť	회원, 포항공과대학교 기계공학과						
	E-mail : ydk@postech.ac.kr						
	TEL: (054)279-2837 FAX: (054) 279-5899						
*							

* 포항공과대학교 기계공학과

100nm의 AAO 나노 허니컴 구조물을 제작하기 위해 옥살산을 이용한 two-step anodization을 먼저 수행하였다. 7°C 일정한 온도의 Ethanol/perchloric acid 용액상에서 알루미늄 시편을 전해연마하였다. 알루미늄 시편의 크기는 1.5cm ×1.5cm 였으며, 모서리 효과(edge effect)를 피하기 위해 모서리 부분에 산 용액과 접촉을 방지하기 위한 패시베이션 물질(passivation materials)을 칠해서 반응을 방지하였다.

상대 전극(Counter electrode)으로는 둥글게 굽은 알루미늄을 사용하였는데, 굽은 형태를 사용하는 것은 알루미늄에 걸리는 모서리 효과를 최소화하기 위해서이다. 양극 산화 알루미늄의 홀 직경, 두께 등 구조적 성질은 이온 종류 및 이온량, 전압, 온도 및 시간 등 양극산화 조건을 변화시킴에 따라 달라진다.





(a) Schematic sectional view (b) TEM image Fig.1 Formation of AAO nanohoneycomb structure 15℃, 0.3 M 옥살산에서 1st 양극산화를 진행하 여 불규칙한 기공이 생성된 알루미나 시편을 얻 는다. 알루미나 층을 제거하면 딤플이 생성된 알 루미늄 시편을 얻을 수 있다. 다시 2nd 양극산화 를 진행하여 기공간 거리 약 100 nm 의 양극 산 화 알루미늄을 만들었다. Two-step anodization을 한 후에 인산에서 양극 산화 시간을 늘려서 포어 확장을 수행하였다.

Porosity 에 따른 기계적인 물성을 연구하기 위 해 AAO 나노 허니컴 구조물의 porosity 측정은 필수적이다. 많은 연구에서 AAO 나노 허니컴 구 조물의 porosity 는 포어 크기의 직접적인 측정이 나 이상적인 hexagonal 경우로 가정하여 계산되 었다.

Ko et al.는 양극산화 알루미늄의 표면 및 홀의 크기가 이상적인 경우인 모든 홀들의 크기가 똑 같다는 가정하에 Fig.2 에 의해 다음과 같은 식을 이용하여 Porosity 을 구하였으며 본 연구에서도 이를 이용하여 계산하였다. Porosity 와 양극산화 시간의 관계는 Table 1 에 나타냈다.

$$Porosity, P = \frac{\pi r^2}{5000\sqrt{3}} \tag{1}$$



Fig.2 Schematics of porosity calculation of AAO structure

Table 1. Porosity and anodization time

	Representative hole size (nm)				
	30	40	50	60	70
Anodization time(min)	0	7	22	50	80
Calculated porosity (%)	8.2	14.5	22.7	32.6	44.4

3. 실험

3.1 인덴테이션 이론

구형 또는 피라미드형의 인덴터에 의한 인덴테 이션 실험으로 박막 시스템이나 작은 부피를 가진 재료의 기계적인 특성에 관해 해석하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 이런 실험의 목적은 시편 의 elastic modulus 와 hardness 를 얻는데 있다.

Elastic modulus 와 hardness 는 다음의 식으로부 터 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{E_r} = \frac{(1 - v_s^2)}{E_s} + \frac{(1 - v_i^2)}{E_i}$$
(2)

$$S = \frac{dL}{dh} = \frac{2}{\pi} \beta E_r \sqrt{A_c} \tag{3}$$

$$H = \frac{L_{\max}}{A_c} \tag{4}$$

여기서 E_s 는 시편의 elastic modulus, v_s 는 시편의 Poisson's ratio 를 나타내고 E_i 는 인덴터 팁의 elastic modulus, v_i 는 인덴터 팁의 Poisson's ratio 를 나타낸다. 또한 E_r 는 reduced modulus, L 은 하중을 나타낸다. 식(2)은 하중을 가할 때와 하중을 제거 하였을 때 접촉 면적은 변하지 않는다는 가정으로 2 차원의 Hook's law 로부터 얻어진다.

접촉 면적은 아래와 같이 접촉 깊이의 함수로 얻어진다.

$$A_{c} = C_{0}h^{2} + C_{1}h + C_{2}h^{1/2} + C_{3}h^{1/4} + C_{4}h^{1/8} + C_{5}h^{1/16}$$
 (5)

여기서 A_c 는 접촉면적, h는 접촉 깊이, $C_0 \sim C_s$ 는 인덴터 팁의 타입에 따라 결정되는 상수이다. 완전한 Berkovich 팁에 대해서는 다음과 같은 식으로 접촉면적을 나타낼 수 있다.

$$A_c = 24.56 h^2$$

(6)

본 실험에서는 fuzed quartz 를 표준 시편으로 접촉면적에 대한 계수를 보정하여 사용하였다.



Fig.3 Indenting mark on 30nm- pore size specimen

3.2 인덴테이션 실험 결과

MTS nanoindentation XP 를 이용해서 시편에 harmonic load 를 가해줌으로써 30, 40, 50, 60, 70nm 의 포어 크기와 100nm 의 포어 거리를 갖 는 AAO 나노 허니컴 구조물의 기계적인 물성 을 연구하였다. Fig.4 는 실험 결과를 보여주고 있다. 본 연구에서는 substrate 의 영향을 배제하 기 위해 시편의 두께인 3 μm 의 10%인 300nm 까지 압입실험을 하였다.



(a) Indentation modulus



(b) Hardness

Fig.4 Measured mechanical properties

3.3 Porosity 에 따른 물성 분석

Micromechanics 의 관점에서 효과적인 elastic modulus 를 위한 가장 좋은 bounds 는 Hashin-Shtrikman bounds 이다. AAO 나노 허니컴 구조물을 알루미나와 void 로 이루어진 2 상의 물질이라고 가정하면,porosity 에 따른 modulus 는 다음의 식으 로 표현될 수 있다.

$$\frac{G}{G_0} = 1 - \left[\frac{15K_0 + 20G_0}{9K_0 + 8G_0 + (6K_0 + 12G_0)P}\right]P$$
(7)

$$\frac{K}{K_0} = 1 - \left[\frac{3K_0 + 4G_0}{3K_0P + 4G_0}\right]P$$
(8)

$$E = \frac{9KG}{3K+G} \tag{9}$$

여기서 *P* 는 porosity, *G*는 shear modulus, *K* 는 bulk modulus, subscript 0 는 zero porosity 를 나타낸 다. Matrix 의 Poisson's ratio 를 0.2 라고 가정하면, HS upper bounds 는 식 (10)과 같이 줄일 수 있고 HS lower bounds 는 0 이 된다.[4]

$$E = E_o \left(\frac{1-P}{1+P}\right) \tag{10}$$

이 HS bounds 를 근거로 Hasselman 은 다음과 같은 실험식을 제안하였다.

$$\frac{E}{E_0} = \frac{1-P}{1+CP} \tag{11}$$

여기서 C 는 empirical constant 이다. C=1, Poisson's ratio=0.2 일 경우, Hasselman relation 은 HS bounds 와 같다. M. Yu. Bal'shin 은 porosity contact 과 물성 사이에 empirical relation 을 제안하 였다.

$$\frac{E}{E_0} = (1-p)^{\alpha} = (\frac{\rho}{\rho_0})^{\alpha}$$
(12)

여기서 ρ는 밀도, α는 포어의 형상과 강도에 따른 상수를 나타내며, 이 관계식은 P 가 0.5 보다 작을 때 유효하다.

Porosity에 따른 인덴테이션 modulus는 앞에서 보여준 3 개의 관계식으로 분석되었다. hardness 도 마찬가지로 E대신 H를, Eo대신Ho를 대입하여 3 개의 관계식으로 분석되었다.



Fig.5 Porosity dependent properties analysis

	HS upper	Hasselman	Bal'shin
	bounds	relation	relation
c		0.88762	
α			1.51234
Ec	131.98102	129.77859	124.78955

Table 2. Parameter of indentation modulus

Table 3. Parameter of hardness

HS upper

6.59329

bounds

с

α

 H_0

Hasselman

1.27342

6.85736

relation

Bal'shin

1.69842

6.48384

relation

Table 2 와 Table 3 은 각각 인텐테이션 modulus 인 경우와 hardness 인 경우의 앞에서 보여준 3 개 의 관계식의 계수를 보여준다.

4. 결론

MTS nanoindentation XP 를 이용하여 AAO 나노 허니컴 구조물의 기계적인 물성을 연구하여 다음 과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

- 30, 40, 50, 60, 70nm 의 포어 크기와 100nm 의 포어 거리를 갖는 AAO 나노 허니컴 구조물의 인 덴테이션 modulus 와 hardness 가 측정되었다.

- 이를 통해 porosity 에 따른 기계적인 물성에 대해 해석할 수 있었다.

- 인덴테이션 modulus 와 hardness 실험값과 3 개 의 관계식을 비교한 결과 전체적으로 인덴테이션 modulus 가 좀 더 식과 수렴하는 것을 알 수 있었 다.

- 실제로는 포어 사이의 경계면의 물성도 다르 기 때문에 AAO 나노 허니컴 구조물은 two-phase 복합재료라는 가정이 수정된다면 알루미나의 기계 적인 물성을 좀 더 정확히 연구할 수 있을 것이다.

후 기

이 연구는 국가 R&D Program M10214000191-02B1500-2910 에 의해 지원을 받아 연구를 수행했 으며, 이에 저자들은 감사의 뜻을 전합니다.

참고문헌

- Hashin, Z. and Shtrikman, S. , 1963, "A variational approach to the theory of the elastic behavior of multiphase materials," *J. Mech. Phys. Solids*, Vol. 11, pp. 127-140.
- Hasselman, D. P. H., 1962, "On the dependence of the elastic moduli of polycrystalle refractory materials," J. Am. Ceram. Soc., Vol. 45, pp.452-453.
- M. Yu. Bal'shin, 1964, "Relationship between porosity contact cross-section and properties of powers," *Dokl. Akad. Nauk. SSSR*, Vol. 154, pp.80.
- W. Pabst, E. Gregorova, G. Ticha, 2006, "Elasticity of porous ceramics-A critical study of modulusporosity relations," *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 26, pp. 1085-1097.
- 5) G. E. Thompson, G. C. Wood., 1981, "Porous anodic film formaton on aluminum," *Nature*, Vol. 290, pp. 230-232.
- K. Nielsch, J. Choi, K. Schwirn, R. B. Wehrspohn, U. Gosele, 2002, "Self-ordering regimes of porous alumina : The 10 % porosity rule," *Nano Lett.*, Vol. 2, No. 7, pp. 677 ~ 680.
- P. Mardilovich, A. Govyadinov, N. Mukhurov, A. Rzhevskii, R. Paterson, 1995, "New and modified anodic alumina membranes Part II, Comparison of solubility of amorphous(normal) and polycrystalline anodic alumina membranes," J. Membr. Sci., Vol. 98,

No. 1, pp. 143 ~ 155.
S. H. Ko, D. W. Lee, S. E. Jee, H. C. Park, K. H. Lee, W. B. H. ,2006, "Mechanical properties and residual stress in porous anodic alumina structures," *This of the Eiler Net* 515, No. 4, no. 1022, 1027. Thin Solid Films, Vol. 515, No. 4, pp.1932-1937.